第27卷第6期

Vol. 27 No. 6

文章编号:0253-9837(2006)06-0495-06

2006年6月 June 2006

研究论文:495~500

高氮含量 MCM-41 的制备及其对 Knoevenagal 缩合反应的催化性能

蒋绍亮, 宋英俊, 章福祥, 武光军, 关乃佳

(南开大学化学学院新催化材料研究所,天津 300071)

摘要:采用二次合成法制备了含氮 MCM-41 分子筛,系统考察了氨气流速、氮化温度和氮化时间等因素对分子筛氮含量的影响,并通过 X 射线衍射、N₂ 吸附、透射电镜、X 射线光电子能谱和 ²⁹Si MAS NMR 等方法探测了氮化后分子筛的物理化学特性.结果表明,氨气流速和氮化温度是影响分子筛氮含量的主要因素.氨气流速为 400 ml/min 时,950 ℃下经 12 h 氮化后的 MCM-41 分子筛氮含量(质量分数)可达 26.0%,并较好地保持了原有分子筛的骨架结构.由于氮化温度相对较低,对分子筛的结构破坏较小,而氮含量高、氮化后的 MCM-41 分子筛对 Knoevenagal 缩合反应具有很高的碱催化活性. 关键词:MCM-41 分子筛;氮化;碱催化;Knoevenagal 缩合

中图分类号:O643 文献标识码:A

Preparation of MCM-41 with High Nitrogen Content and Its Catalytic Performance for Knoevenagal Condensation

JIANG Shaoliang, SONG Yingjun, ZHANG Fuxiang, WU Guangjun, GUAN Naijia*

(Institute of New Catalytic Materials Science, College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract : MCM-41 with high nitrogen content was prepared by nitridation of MCM-41 with NH₃ at high flow rate and low temperature. The highest nitrogen content (mass fraction) of about 26.0% was achieved in NH₃ with a flow rate of 400 ml/min at 950 °C for 12 h. The NH₃ flow rate and nitridation temperature were the key factors that influenced the nitrogen content of the nitrided MCM-41 samples , whereas the silicon source and alkali source had little effect. The nitrogen content of the nitrided samples was stable when the nitridation time was over 12 h. X-ray diffraction , N₂ adsorption , transmission electron microscopy , X-ray photoelectron spectroscopy , and ²⁹Si MAS NMR results indicated that the mesopore framework of parent MCM-41 was well preserved after nitridation. Moreover , nitrogen was incorporated into the framework of MCM-41. The nitrided MCM-41 with high nitrogen content exhibited high basic catalytic activity for Knoevenagal condensation of malononitrile and benzaldehyde owing to the slight damage of nitridation at low temperature to the framework of MCM-41.

Key words : MCM-41 ; nitridation ; basic catalysis ; Knoevenagal condensation

近年来,固体碱催化剂由于在精细化工生产中 的潜在应用价值而受到了很大的关注,开发新的具 有催化活性的固体碱性材料已成为摆在催化工作者 面前的重要课题^[1].固体碱中的一个重要成员是碱 性分子筛,它们可通过阳离子交换,碱金属、碱土金属及其化合物浸渍或在分子筛壁上嫁接有机碱而得到^[2~4].在氨气或氮气存在下,通过高温氮化部分或全部取代分子筛中的硅羟基和桥氧原子,从而较

收稿日期:2005-11-25. 第一作者:蒋绍亮,男,1974年生,博士研究生. 联系人:关乃佳.Tel:(022)23500341;E-mail:guannj@nankai.edu.cn. 基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)(2003CB615801)和国家自然科学基金重点基金(20233030)资助项目.

好地消除分子筛表面的酸性位^[5],形成含氮的碱性 官能团(如吸附的胺离子、端氨基和桥氨基等),是 一种新的固体碱材料制备方法^[6~11].其中,介孔分 子筛由于其表面的无定形性易氮化生成高氮含量的 碱性分子筛而具有很高的催化活性.在氨气流中高 温氮化介孔分子筛 SBA-15^[8]和 MCM-48^[9]等都能 得到氮含量较高的介孔分子筛.Haskouri等^[10]在 950℃的氨气流中氮化含钠 MCM-41 分子筛 50 h 时,制得的 MCM-41 分子筛氮含量不超过 14%. Xia等^[11]制备的无钠 MCM-41 在 1 150℃氮化 20 h 后,氮含量达 25.1%,比表面积仍有 743 m²/g,应 用于丙二腈和苯甲醛的 Knoevenagel 缩合反应,40 ℃下反应 3 h,转化率为 86%,高于用作对比的 MgO 催化剂.

本文采用二次合成法对介孔分子筛 MCM-41 的氮化进行了进一步研究,运用 X 射线衍射 (XRD)、N₂ 吸附、透射电镜(TEM)、X 射线光电子 能谱(XPS)和²⁹Si MAS NMR 等方法进行了表征, 并以丙二腈和苯甲醛的 Knoevenagel 缩合反应考察 了氮化后的 MCM-41 的催化活性.

1 实验部分

1.1 样品的制备

MCM-41 分子筛按照文献 12]合成;550 ℃ 焙 烧除去模板剂.将 MCM-41(0.35 g)放置于石英舟 (ϕ 16 mm×100 mm)中,置于 ϕ 24 mm 的石英管 中,再将其放在以硅碳管加热的管式炉中,在一定氨 气流速、一定温度下氮化一定时间,并在氨气环境中 冷却 至室温,即制得含氮分子筛样品,标记为 N-MCM-41.在优化条件 q_V (NH₃)=400 ml/min, $\theta_N = 950$ ℃ 和 $t_N = 12$ h 下氮化的样品标记为 N-MCM-41-950.

1.2 样品的表征

样品的氮含量用碱熔法分析.称取一定量的含 氮分子筛,与 NaOH 混合,在 400 ℃下氮气吹扫,用 H_2SO_4 溶液(0.15 mol/L)吸收生成的 NH₃,再用 NaOH 溶液(0.15 mol/L)滴定剩余的 H_2SO_4 .分子 筛中的氮含量定义为: $w(N) = 0.15(2V(H_2SO_4))$ - 14 V(NaOH))/m(N-MCM-41).

样品的 XRD 测试在日本理学 D/max-2500 型 X 射线衍射仪上进行. Cu K_a 为射线源,管压为 30 kV,管流为 20 mA,扫描速率为 8.0°/min,扫描范 围为 1°~10°. 样品的氮气吸附在美国 Quan-

tachrome NOVA 1000e 型物理吸附仪上进行. 样品 在 300 ℃下脱气处理 1 h, -196 ℃下吸附氮气进 行分析测试. 样品的形貌在 Philips Tecnai G² 20 S-TWIN 型透射电镜上进行观察,加速电压为 200 keV. 将样品超声分散于无水乙醇中,滴至超薄镀碳 铜网上,干燥后分析. 样品的固体核磁共振谱在 Varian Infinityplus-400 型仪器上收集,²⁹Si 的共振 频率为 79.4 MHz,90°脉宽为 3 μ s,4 mm 转子的魔 角旋转速度为 6 kHz. 样品的 XPS 测试在 PHI 5300 ESCA 型 X 射线光电子能谱仪上进行,在接近于 1 ×10⁻⁷ Pa 的超高真空条件下操作,以 Mg K_a (E_b = 1 253.6 eV)作为射线源,以 C 1s 光电子峰(E_b = 284.6 eV)为能量参照.

1.3 样品的催化性能评价

以丙二腈和苯甲醛的 Knoevenagal 缩合反应为 探针反应评价催化剂的碱催化活性.将 1.67 g(25 mmol)丙二腈和 2.3 ml(25 mmol)苯甲醛加入到 100 ml 的三颈烧瓶中,再加入 40 ml 甲苯,磁力搅拌 下油浴加热到 50 ℃后,加入 0.4 g 的 N-MCM-41 作为催化剂,反应后定时取样进行气相色谱分析.

2 结果与讨论

2.1 分子筛的表征结果

2.1.1 分子筛的物相

图 1 为 MCM-41 分子筛氮化前后的 XRD 谱. 可以看出,在氮化温度不高于 950 ℃时,分子筛可保



图 1 MCM-41 分子筛在不同温度下氮化前后的 XRD 谱

Fig 1 XRD patterns of MCM-41 before and after nitridation at different temperatures

(1) MCM-41,(2) 800 ℃,(3) 900 ℃,(4) 950 ℃,(5) 1000 ℃ (Nitridation conditions : q_V(NH₃)=400 ml/min, t_N=12 h.) 持完好的晶型;1000 ℃氮化后,分子筛的晶体衍射 峰基本消失,骨架坍塌.氮化温度在800~900 ℃ 时,随着氮化温度的升高,(100)面峰的强度增强, 峰形对称,且往高角度方向位移,显示分子筛的结晶 度提高,而晶格收缩.(110)和(200)面的强度减弱 显示分子筛介孔结构的长程有序性变差.

2.1.2 分子筛的氮吸附-脱附性能

图 2 为 MCM-41 分子筛氮化前后的低温氮吸 附-脱附曲线. 母体 MCM-41 和氮化后的 N-MCM-41-950 都显示有第Ⅳ类型的氮吸附-脱附等温线,有 一个介孔特有的毛细管凝聚,并且没有滞后作用,表 明 MCM-41 和 N-MCM-41 材料结构有序性很好, 氮化后分子筛的孔径大小仍在介孔范围内. MCM-41 的毛细管凝聚步骤发生在相对压力为 0.35 ~ 0.43 时,然而当 950 ℃氮化后,相对压力范围向低 值方向移动到 0.15~0.3. 这意味着在氨气中高温 处理导致孔尺寸显著改变.





(1) MCM-41 ,(2) N-MCM-41-950 (The nitridation conditions are the same as in Fig 1 but $\theta_{\rm N}=950$ °C . The N before MCM-41 means nitrided MCM-41 , and the 950 after MCM-41 means nitridation temperature (°C).)

图 3 为 MCM-41 分子筛氮化前后的孔径分布. 可以看出, MCM-41 样品的孔径分布较窄,基本集中在 2.9~3.5 nm 间,最可几孔径为 3.3 nm;将 BET 方程和 Horvath-Kawazoe 模型应用于图 2 中吸 附曲线的分析,得到样品的平均孔径为 2.7 nm,比 表面积为 1 150 m²/g,比孔体积为 1.49 cm³/g,样 品属于典型的介孔材料. N-MCM-41-950 样品的孔 径分布基本集中在 2.2~2.8 nm,最可几孔径为 2.4 nm,比表面积为 960 m²/g,比孔体积都显著减小,



但仍保持有较大的比表面积.导致孔径和孔体积减 小的主要因素有两个:高温热处理导致介孔硅骨架 收缩;氮化过程导致孔壁厚度增加^[11].

2.1.3 分子筛的形貌

图 4 为 MCM-41 分子筛氮化前后的 TEM 照 片.可以看出, MCM-41 具有清晰可见的孔道结



图 4 MCM-41 分子筛氮化前后的 TEM 照片 Fig 4 TEM images of MCM-41 before and after nitridation (a) MCM-41,(b) N-MCM-41-950

第6期

构 ,且具有短程无序而长程有序的结构 ,同时具有较 高的结晶度. 氮化后 N-MCM-41-950 仍保持有良好 的结构有序性 ,且孔道结构仍清晰可见.

2.1.4 分子筛表面的元素

图 5 为 N-MCM-41-950 样品的 XPS 谱. 由图 5(a)可以看出,样品的主峰在 102.4,397.8 和 533.0 eV 处,可分别归属为 Si 2p, N 1s 和 O 1s; C 1s 峰也可在约 285 eV 处观察到. 图 5(b) N 1s 峰的放大图表明,样品 N-MCM-41-950 中结合的氮 分布很均匀. 从 XPS 谱得到 N-MCM-41-950 的表 面或近表面的氮含量约为 26.2%,与化学分析得到 的氮含量相近. 这表明在较高温度下氮化后氮原子 进入到分子筛的骨架,所以分子筛表面的氮含量与 骨架中的氮含量接近,氮原子在分子筛中分布均匀.



(a) 1100~0 eV , (b) 407~392 eV

2.1.5 分子筛中硅原子的环境

图 6 为 MCM-41 分子筛氮化前后的 ²⁹Si MAS NMR 谱.可以看出,氮化前的 MCM-41 分子筛只 在化学位移 $\delta = -109$ 处有一个尖而强的峰,归属 于 SiO₄,在 $\delta = -100$ 处有一个肩峰,归属于 SiO₃-(OH);氮化后的 N-MCM-41-950 样品在 $\delta = -90$, -75, -63 和 -48 处新出现 4 个峰,可分别归属 于 SiNO₃, SiN₂O₂, SiN₃O 和 SiN₄^[10]. 氮 化 后 MCM-41 分子筛中 Si 的主要化学环境为 SiN₃O,而 SiO₄ 峰基本上消失. 这说明氮化过程中大量的氮原 子进入到了分子筛的骨架中,取代了分子筛中的氧 原子.



Fig 6 ²⁹Si MAS NMR spectra of MCM-41 before and after nitridation (1) MCM-41 ,(2) N-MCM-41-950

2.2 影响分子筛中氮含量的因素

2.2.1 氨气流速的影响

表1为氨气流速对 N-MCM-41 中氮含量的影响.可以看出,氨气流速对分子筛的氮含量有较大的影响,氮含量随氨气流速的升高而增加.在氨气流速低于 350 ml/min 时,氮含量与氨气流速呈准线性变化,随后氮含量增长变缓并趋于平衡.在所选实验条件下, N-MCM-41 中的最高氮含量为26.0%.此值高于文献[7]报道的结果(25.1%),为目前文献报道的最好结果.

表 1 氨气流速对 N-MCM-41 中氮含量的影响 Table 1 Influence of NH₃ flow rate on nitrogen content in N-MCM-41

e	Nitridation cor	$(N) V \theta$		
Sample	$q_{\rm V}$ NH ₃ \mathcal{M} ml/min)	$\theta_{\rm N}$ /°C	$t_{\rm N}/{\rm h}$	w(N)/%
N-MCM-41	100	950	12	12.5
N-MCM-41	200	950	12	19.9
N-MCM-41	300	950	12	23.9
N-MCM-41	350	950	12	25.6
N-MCM-41*	400	950	12	26.0

* Known as N-MCM-41-950 ; and the same below.

2.2.2 氮化温度的影响

表 2 为氮化温度对 N-MCM-41 中氮含量的影响.可以看出,氮化温度的适当升高有利于提高氮化后分子筛中的氮含量. XRD 和氮吸附结果同时

表明,在低于 950 ℃的高温下, N-MCM-41 能较好 地保持原有 MCM-41 的分子筛骨架,对分子筛的比 表面积影响不大;在 400 ml/min 条件下 950 ℃氮 化 12 h 后,分子筛的氮含量可达 26.0%,比表面积 仍有 960 m²/g.

表 2 氮化温度对 N-MCM-41 中氮含量的影响

Table 2 Influence of nitridation temperature on nitrogen content in N-MCM-41

e	Nitridation co	w(N)	Α		
Sample	q_{V} NH ₃)/(ml/min)	$\theta_{\rm N}/C$	$t_{\rm N}/{\rm h}$	%	m^2/g
MCM-41	_	_	_	0	1150
N-MCM-41	400	600	12	3.0	1102
N-MCM-41	400	800	12	10.9	1007
N-MCM-41*	400	950	12	26.0	960

2.2.3 氮化时间的影响

表 3 为氮化时间对 N-MCM-41 中氮含量的影响.可以看出,从 6 到 12 h 时,分子筛中的氮含量由 18.0%增长到 26.0%,说明延长氮化时间会使更多 的氮原子进入 MCM-41 分子筛骨架;但氮化时间再 继续延长,氮含量增加不明显,氮化 24 h后,氮含量 仅增加到 26.3%,可能在 12 h后氮化反应基本达 到平衡.

表 3 氮化时间对 N-MCM-41 中氮含量的影响

Table 3 Influence of nitridation time on nitrogen content in N-MCM-41

01	Nitridation cor				
Sample	q_V NH ₃ \mathcal{M} ml/min)	$\theta_{\rm N}/C$	$t_{\rm N}/{\rm h}$	w(N)/%	
N-MCM-41	400	950	6	18.0	
N-MCM-41 *	400	950	12	26.0	
N-MCM-41	400	950	24	26.3	

2.2.4 硅源和碱源的影响

实验考察了合成 MCM-41 分子筛时不同硅源 和碱源对 N-MCM-41 中氮含量的影响,结果列于表 4. 可以看出,用不同硅源和碱源合成的分子筛氮化 后都能得到高氮含量的介孔分子筛,即硅源和碱源 对分子筛的氮化没有很大的影响.

表 4 硅源和碱源对 N-MCM-41 中氮含量的影响

Table 4 Influence of silicon source and alkali source on nitrogen content in N-MCM-41

Sample	C:1:	A 111:	Nitridation	Nitridation conditions		
	Sincon source	Alkan source	$q_{\rm V}$ (NH ₃)/(ml/min)	$\theta_{\rm N}$ /°C	$t_{\rm N}$ /h	ω(IN J %
N-MCM-41 *	WG	Na_2SiO_4	400	950	12	26.0
N-MCM-41	SG	NEt ₄ OH	400	950	12	24.3
N-MCM-41	SG	NH ₄ OH	400	950	12	23.4
N-MCM-41	SG	NaOH	400	950	12	24.2

The silicon source and alkali source were used for synthesis of parent MCM-41. WG - Water glass , SG - Fuming silica gel.

2.3 N-MCM-41 分子筛的催化性能

表 5 为 N-MCM-41 分子筛对丙二腈与苯甲醛 的 Knoevenagal 缩合反应的碱催化活性.可以看出, 所有 N-MCM-41 样品都具有较高的催化活性,没有 观察到丙二腈进一步与产物发生麦克尔加成反应, 主要原因是反应温度太低;当在回流温度下反应 时,能观察到麦克尔加成反应产物.另外,反应进行 2~3 h 时得到的数据表明,较高氮化温度下制得的

表 5 N-MCM-41 分子筛对 Knoevenagal 缩合反应的碱催化活性 Table 5 Basic catalytic activity of N-MCM-41 for Knoevenagal condensation

	conactication					
$t_{\rm R}$ /h	Y((CN) ₂ C=CHPh)/%					
	$\theta_{\rm N} = 600 \ {\rm C}$	$\theta_{\rm N} = 800 \ {\rm C}$	$\theta_{\rm N} = 900$ °C	$\theta_{\rm N} = 950$ °C		
0.5	65.7	63.1	58.1	56.2		
2	93.3	93.7	95.7	96.0		
3	96.6	97.8	98.6	98.7		

Reaction conditions : $n(CH_2(CN)_2) = n(PhCHO) = 25 mmol ,$ $V(PhCH_3) = 40 ml , m(N-MCM-41) = 0.4 g.$ N-MCM-41 样品具有较高的产物收率. 这说明随着 氮含量的增加, N-MCM-41的碱催化活性逐渐增 强. 但是,反应进行到0.5h时,在600℃下氮化制 得的催化剂上的产物收率反而高于在 950 ℃下制得 的样品上的产物收率,这可能是由于低温氮化得到 的介孔材料具有较大的孔径、比表面积和孔体积,在 较短时间内 反应物更容易扩散至孔内 故反应初速 度较快;而高温氮化时,N-MCM-41由于氮含量较 高 具有较多和较强的碱性位 ,随着时间的延长 ,反 应物充分扩散后,反应进行得更为彻底.本实验中, 由于氮化温度相对较低,对分子筛的破坏较小,所以 既能获得很高的氮含量,形成较多的碱性中心,又能 保持分子筛完整的骨架结构,使分子筛具有较大的 比表面积,因而具有很高的碱催化活性,由此可见, 高温氮化处理介孔分子筛 MCM-41 是一种制备固 体碱催化剂的有效方法.

3 结论

以二次合成法制备了高氮含量的介孔分子筛 N-MCM-41. 氨气流速和氮化温度是影响分子筛氮 含量及骨架结构稳定性的主要因素,氨气流速的适 当升高不仅能有效提高分子筛的氮含量,而且能明 显降低达到高氮含量的氮化温度,从而可有效避免 温度过高对分子筛结构的破坏. 通过氮化条件的优 化,在较低的温度下制备了高氮含量的 N-MCM-41 碱性分子筛. 以丙二腈与苯甲醛的 Knoevenagal 缩 合反应作为探针反应,较好地验证了氮化后的 N-MCM-41 分子筛具有良好的碱催化活性.

参考 文献

- 1 Hattori H. Chem Rev , 1995 , 95(3): 537
- 2 淳远,朱建华,须沁华.催化学报(Chun Y, Zhu J H, Xu Q H. Chin J Catal), 1997, 18(4): 298
- 3 孙德坤,朱建华,时吉,须沁华.催化学报(Sun D K, Zhu J H, Shi J, Xu Q H. *Chin J Catal*), 1998, **19**(1): 81
- 4 魏一伦,曹毅,朱建华,颜学武. 无机化学学报(WeiY

L, Cao Y, Zhu J H, Yan X W. Chin J Inog Chem), 2003, 19(3):233

- 5 关新新,李娜,武光军,章福祥,陈继新,关乃佳.催化 学报(Guan X X, Li N, Wu G J, Zhang F X, Chen J X, Guan N J. *Chin J Catal*), 2005, **26**(8):634
- 6 丁云杰,熊建民,吕元,何新生,林励吾.催化学报 (Ding YJ,Xiong JM,LüY,HeXSh,LinLW. *Chin J Catal*),2001,**22**(3):227
- Xiong J M , Ding Y J , Zhu H J , Yan L , Liu X M , Lin L
 W. J Phys Chem B , 2003 , 107(6):1366
- 8 Wan K Sh , Liu Q , Zhang C M. Chem Lett , 2003 , 32 (4):362
- 9 Xia Y D, Mokaya R. Angew Chem, Int Ed, 2003, 42 (23):2639
- 10 Haskouri J E , Cabrera S , Sapina F , Latorre J , Guillem C , Beltran-Porter A , Beltran-Porter D , Marcos M D , Amoros P. Adv Mater , 2001 , 13(3):192
- 11 Xia Y D , Mokaya R. J Mater Chem , 2004 , 14(16): 2507
- 12 李惠云,孙渝,乐英红,高滋.高等学校化学学报(LiH Y,Sun Y,Yue YH,Gao Z. *Chem J Chin Univ*), 1999,20(2):272

(Ed WGZh)